citation 78

# LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

SAKAI TOORU

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

☐ JP60164723

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

## 19日本国特許庁(JP)

#### ① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-164723

@Int\_Cl\_4 識別記号 ·庁内整理番号 匈公開 昭和60年(1985)8月27日 D-8205-2H G 02 F 1/133 118 123 8205-2H 9/00 G 09 F 6731-5C 審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**公発明の名称** 液晶表示装置

②特 願 昭59-20490

20出 願 昭59(1984)2月7日

**砂**発 明 者 坂 井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

発明の名称

液晶表示装置

#### 特許請求の範囲

- (2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用果子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。
  - (8) 前配液晶枢動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶縁膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許諸求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリングラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に記載の液晶表示装置。

### 発明の詳細な説明

#### 〔 産業上の利用分野 〕

本発明は、液晶と薄膜トランジスタ(以下、TBTと略す)を用いた函像表示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被滑させたガラス板とTBT基板との間隙を精度よく制御し、かつTBTへの遮光を図ることを目的とする。

#### (従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示装置として背型

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を凌駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が魅力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における優位性により、絶縁基板上にエアエ として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。 第1図(a)はスタテイツク駆動方式の液晶表示パ オルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された 液晶駆動素子(絵案)のマトリックス状配置図の

ラス基板上にT F T により集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画業の大きさを 2 2 0 μm × 1 6 5 μm とした液晶設示装置が形成される。T F T 5 は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート 2 0 4 よりなり、 I T O ( インジウム ム酸化物) 2 0 8 は薄い酸化シリコン膜 2 0 7 を介してコモン電位の I T O 2 0 6 とともにコン

第2図(b)は第2図(a)のエード線上の断面図である。TFT1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電極28を被潛形成したガラス基板22との間に、FB-TN液晶またはG-H液晶7を充填するととにより液晶セルが構成されるととになる。

デンサ 6 を形成 している。

ガラス 整板 2 2 上方より入射した光1 0 は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス 落板 2 1 ,偏向板 2 4 を経て通過する。ITO 2 8 および ITO 2 0 8 の間に所望の電位を印加するととにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツィストさせ、光10の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 被であり、その中に絵楽2aa,2ab,2ba , 2 b b がマトリックス状に配置されている。8 a , 8 b は絵架へのビデオ信号ライン、また 4 a . 4 b は絵紫へのタイミング信号ラインである。 1つの絵楽の回路図として特に絵索 2 a a につい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタ5によりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵器に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電極? 2により液晶でに電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 線順次走査により、各走査線毎にタイミングをか け、各絵象に対応したコンデンサーに信号電圧を 保持させる訳である。とのように液晶安示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4-

晶7に対する透明率を制御することにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

第8四は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2回(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に所定の間際18を設けた状態を示す。この間隙19には液晶7が對入される。適当を樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに憂気の浸入を阻止する。

この種の表示装置にかいて、切り出されたガラス基板21は44m×56mと非常に大きい一方で厚みはわずか1mにしかない。従って、シール材12の熱硬化工程で発生した蚕は、例えガラス基板21がそっていない状態で組み立てを始めても熱硬化後はガラス基板21にそりを生ぜしめ、館8図(a)に示すようにガラス基板21の中央がガラス基板22に接近するか、あるいは第8図(b)に示すように遠ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mm × 5 6 mm もあるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスファイバーを数十μ m 想度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 およ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

#### 〔発明の目的〕

以上のような理由により本発明者らはガラスファイベーによる関隊18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すととなく、かつ『『『による集積回路を破壊しないような材質をよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように憩または点で集徴回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第4回のごと び 2 2 とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、 画像の均一性は著しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

しかしながら、ITTO28に与える電位により 自然は反転するが非常に多くの意味の無数になり が発生し、従来とは異なった。その質はは44回 にかでではないではないでの原因はは44回 にかですようにスペーサとしてがあり、などによりにスペーサとしてがありますがである。その表面によりではないでありますがである。ないではないである。ないではないません。といいません。といいまないではないである。ののにはないである。ののにはないである。ののにはないである。のののにははないである。のののには、アッキではは、アッキではは、アッキではは、アッキではは、アッキでは、アッチをは、ア

-8-

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第5回に示すようにIBで208以外の領域に往状の電気絶縁体41をITで208よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5回に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T F T の集積回路で用いられる電気絶録性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、 酸化シリコン 膜などがあるが、 前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、 それらの厚みの均一性 ヤエンチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

#### ( 実施例 )

-11-

となった。

#### (発明の効果)

以上の説明からも明らかなよりに本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板とを接着する工程の組立でよのはほぼ100%となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

## 図面の簡単な説明

第1図(a)は液晶袋示装量のマトリックス配置図、 第1図(b)は液晶表示画紫の1つについての等価回 略、第2図(a)は第1図の装置における単位画紫の 平面図、第2図(b)は第2図(a)のエー X 線断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITで 208以外のTPT上の所定の領域に選択的に改 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 するととができる。

一方、外部光が直接 T B T 表面に入射すると半導体層 2 0 5 において光伝導効果が生じ、 T B T による各種信号伝達の際に放形の変化や電圧の変化を招き、正常な聚子特性を維持できなくなるとなり、前配はしば生じていた。ところが、前配はよいでは、 ところが、 前配線体 4 1を T P T 上に形成したところは 2 0 2 。ドレイン 2 0 8 とによって形成の 選挙体層 2 0 5 におけるチャネル領域 窓の一ク電 果も同時に果たすこととなり、 光による リーク電流を 1 桁以上低減させるという効果も生じること

-12-

第8図(a)。(b)は従来工法によるガラス装板とTFTを形成したガラス装板との到止断面図、第4図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図で

 5 ・ T F T
 6 ・ ・ 当 枝 用 コンデンサ 7 ・

 ・ 液晶 21 ・ ・ ガラス 悲板 2 0 6 ・ ・ I T O

 2 0 7 ・ 酸化膜 2 0 8 ・ ・ I T O 22 ・ ・ 対

 向ガラス 悲板 23 ・ ・ I T O 41 ・ ・ 柱状 電気 総

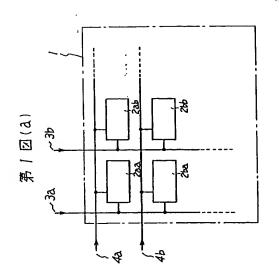
 級体。

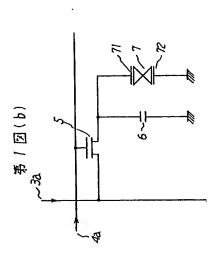
以 上"

山頗人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 敏 上 務

Mark that is not that the control of





第2回(a)

